



王 宇 氏 (実事象融合計算研究分野・石本研究室 M2) が 「PI-SMART, Best Poster Award」を受賞 (2012/5/17)

情報科学研究科修士課程 2 年 (流体科学研究所 実事象融合計算研究分野) 王 宇 氏が, 2012 年 4 月 24 日-25 日に弘前文化センター (弘前市) で開催された国際会議 : Technical Congress of Progress and Innovation for Smart Materials and Related Technology (PI-SMART) において, Best Poster Award を受賞しました.

受賞題目 : Innovative Wafer Resist Removal-Cleaning Technology by Using Smart Cryogenic Spray Flow of Solid Nitrogen

著者 : U Oh, Naoki Harada and Jun Ishimoto



問い合わせ先:

石本 淳 教授

東北大学流体科学研究所 附属流体融合研究センター

実事象融合計算研究分野

電話: 022-217-5271

E-mail: ishimotojun@ieee.org

URL: <http://alba.ifs.tohoku.ac.jp/>